

**Bundesamt für Strahlenschutz
Bekanntmachung gemäß § 11 Röntgenverordnung (RöV)**

2. Nachtrag zur Bauartzulassung HE/RöV/3 28/96

Vom 21. Oktober 2003

Gemäß §§ 8 ff. der RöV in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGB. I S. 604) wird die Bauartzulassung HE/RöV/3 28/96, erteilt am 16. Juli 1996 durch das Regierungspräsidium Kassel, einschließlich des 1. Nachtrages vom 07. Juli 1999 geändert.

Vorrichtung: Sequenz-Röntgenspektrometer
(Vollschutzgerät gemäß Anlage 2 Nr. 3 RöV)

Typ/ Firmenbezeichnung: VENUS

Bisheriger Zulassungsinhaber /
Einführer: Philips Industrial Electronics Deutschland GmbH,
Miramstraße 87, 34123 Kassel

Hersteller: Philips Analytical X-Ray B.V., Lelyweg 1
NL-7602 EA Almelo, Niederlande

Die Zulassung wird wie folgt geändert:

1. Umfirmierungen

Zulassungsinhaber / Einführer: PANalytical GmbH, Miramstraße 87, 34123 Kassel

Hersteller: PANalytical B.V., Lelyweg 1
NL-7602 EA Almelo, Niederlande

2. Typenbezeichnung

Variante der Vorrichtung	Bisherige Typbezeichnung	Geänderte Typbezeichnung		
		Messkammer-Basisgerät	kombiniert mit	Bestückungsvariante/ Probenbeladung
Messkammer mit Standard-Probenschleuse	PW 4100/00	PW 4140/50 VENUS BASIC CABINET	+	PW 4100/50 VENUS STANDARD STAGE
Messkammer mit Standard-Probenschleuse und Probendreher	PW 4110/00	PW 4140/50 VENUS BASIC CABINET	+	PW 4110/50 VENUS SPINNER STAGE
Messkammer mit Standard-Probenschleuse und Probenwechsler	PW 4120/00	PW 4140/50 VENUS BASIC CABINET	+	PW 4120/50 VENUS SAMPLE CHANGER

Dieser Nachtrag gilt nur im Zusammenhang mit der o.g. Bauartzulassung und dem hierzu ergangenen Nachtrag.

Salzgitter, den 21. Oktober 2003
57502/2-039

Bundesamt für Strahlenschutz
Im Auftrag

Czarwinski